

13.3 外部資金導入状況

公的資金および研究費として寄付いただいた件数・金額は次のとおりです。

平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月

受託研究 9 件、3,948 万円

No	委託先・委託期間		備考
1	文部科学省科学技術試験研究委託事業 (ナノテクノロジープラットフォーム)		
	委託期間	平成 24 年 6 月 29 日～平成 33 年度	
	研究担当者	Olaf Karthaus、大越研人 他	
2	国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)		
	委託期間	平成 28 年 1 月 4 日～平成 29 年 1 月 4 日	
	研究担当者	下村政嗣、平井悠司	
3	千歳市		
	委託期間	平成 28 年 6 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日	
	研究担当者	小松川浩	

他企業等から 6 件

共同研究 5 件、380 万円

奨学寄付 9 件、700 万円

科学研究費助成事業 継続 6 件、2,226 万円 新規 3 件、910 万円

No.	研究期間・研究種目・研究担当者		備考
1	研究期間	平成 24 年度～平成 29 年度	
	研究種目	新学術領域研究	
	研究担当者	下村 政嗣	
2	研究期間	平成 26 年度～平成 29 年度	
	研究種目	若手研究 (A)	
	研究担当者	平井 悠司	
3	研究期間	平成 26 年度～平成 28 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究担当者	坂井 賢一	
4	研究期間	平成 26 年度～平成 28 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究担当者	小林 壮一	
5	研究期間	平成 27 年度～平成 29 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究担当者	曾我 聡起	

No.	研究期間・研究種目・研究担当者		備考
6	研究期間	平成 27 年度～平成 29 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究担当者	河野 敬一	
7	研究期間	平成 28 年度～平成 30 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究担当者	高田 知哉	
8	研究期間	平成 28 年度～平成 30 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究担当者	木村 廣美	
9	研究期間	平成 28 年度～平成 30 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究担当者	大越 研人	

科学研究費助成事業（分担金） 継続 4 件、569 万円 新規 4 件、153 万円

No	研究期間・研究種目・研究担当者		備考
1	研究期間	平成 24 年度～平成 28 年度	
	研究種目	新学術領域研究	
	研究分担者	平井 悠司	
2	研究期間	平成 24 年度～平成 28 年度	
	研究種目	新学術領域研究	
	研究分担者	下村 政嗣	
3	研究期間	平成 27 年度～平成 28 年度	
	研究種目	挑戦的萌芽研究	
	研究分担者	梅村 信弘	
4	研究期間	平成 25 年度～平成 28 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究分担者	小松川 浩	
5	研究期間	平成 28 年度～平成 30 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究分担者	小松川 浩	
6	研究期間	平成 28 年度～平成 30 年度	
	研究種目	基盤研究 (B)	
	研究分担者	小松川 浩	
7	研究期間	平成 28 年度～平成 30 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究分担者	青木 広宙	

No	研究期間・研究種目・研究担当者		備考
8	研究期間	平成 28 年度～平成 30 年度	
	研究種目	基盤研究 (C)	
	研究分担者	村井 哲也	

13.4 研究員等

平成 28 年度に本学に在籍した研究員、またプロジェクト研究等において受け入れた場合のプロジェクト名と研究課題の一覧については次のとおりです。

特別研究員

河野 敬一	文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」事業「分子・物質合成プラットフォーム実施機関」
-------	--

研究員

藤井 雄介	石英系光ファイバ用耐高温遮光膜成膜技術の開発
須田 俊央	石英系光ファイバ用耐高温遮光膜成膜技術の開発
宮川 俊紀	石英系光ファイバ用耐高温遮光膜成膜技術の開発
久保 智也	地域 ICT 運用モデルの確立
大西 晃宏	赤外分光及びラマン分光イメージングを用いた定量的な骨質評価法の開発
上野 春毅	個別最適化を図る知識マップを用いた学習支援システムに関する研究